## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-153407

(43)Date of publication of application: 25.06.1988

(51)Int.CI.

G01B 11/00 H01L 31/16

(21)Application number : 61-302231

(22)Date of filing:

18.12.1986

(71)Applicant:

MITSUTOYO CORP

(72)Inventor:

KUWABARA YOSHIHARU

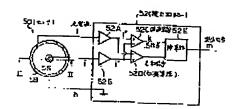
**NAKAMURA TAIZO** 

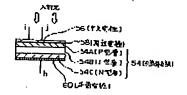
# (54) SEMICONDUCTOR POSITION DETECTOR

#### (57)Abstract

PURPOSE: To measure a center-of-gravity position of a light quantity distribution in the radial direction of a polar coordinate system, by providing a circular center electrode and a circumferential electrode on one face of a semiconductor substrate of a three-layer structure, and forming a common electrode on the other face.

CONSTITUTION: A sensor 50 consists of a circular semiconductor substrate 54 of a three-layer structure of a P type layer 54A, an I type layer 54B, and an N type layer 54C, a circular center electrode 56, a circumferential electrode 58, and a common electrode 60 formed on the lower face of the substrate 54. When a luminous flux is made incident on the surface of the sensor 50, optical currents (i), (j) flow so as to be roughly in inverse proportion to a center-of- gravity position of a light quantity distribution and a distance to the electrodes 58, 56. An optical current outputted from the sensor 50 is processed by a detecting circuit 52. This circuit 52 consists of current/voltage converters 52A, 52B for bringing the optical current to current/voltage conversion, a difference computing element 52C, a sum computing element 52D, and a divider 52E.





## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

99 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭63-153407

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

❷公開 昭和63年(1988) 6月25日

G 01 B 11/00 H 01 L 31/16

E-7625-2F B-6819-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

半導体位置検出器

到特 願 昭61-302231

每出 顧 昭61(1986)12月18日

70発明者 桑原

義 治

神奈川県川崎市高津区坂戸165番地 株式会社三豊製作所

開発本部内

四発 明 者 中 村

翠 三

神奈川県川崎市高津区坂戸165番地 株式会社三豊製作所

開発本部内

⑪出 願 人 株式会社ミットョ

トョ 東京都港区芝5丁目31番19号

砂代理 人 弁理士 高 矢 論

外1名

明報報

1. 発明の名称

半導体位置検出器

- 2. 特許請求の範囲
- (1) P型暦-I型暦-N型層の三増構造の半等体基板、鉄基板の一面に形成された円形の中央電極、鉄中央電極を中心に円周状に形成された周辺電極、及び、前配基板の他面に形成された共通電極を含んで構成されるセンサと、

該センサに照射される光束の光度分布に応じて 前記中央及び周辺電極から出力される信号を処理 して、前記光量分布の前記中央電街を中心とした 半径方向の重心位置に対応した変位信号を得る検 出回路とを備えたことを特徴とする半導体位置検 出器。

(2) 前記検出回路が、前記中央及び周辺電極から出力される信号の整信号をその和信号で除算する除算器を備え、該除算器の出力をもつて前記変位信号とされている特許請求の範囲第1項記載の半導体位置検出器。

## 3. 発明の詳細な説明

### 【産業上の利用分野】

本発明は、半導体位置検出器に係り、特に、非 接触変位計のセンサとして用いるに好適な、三層 構造の半導体基板と、酸基板の表裏に形成された 電極を含むセンサを用いて、酸センサに照射され る光束の光量分布の重心位置に対応した変位信号 を得る半導体位置検出器に関する。

#### 【従来の技術】

光店用針辺の分野においては、入射する光の量及び位置を検出するための半導体を用いた検出器が各種利用されている。例えばフォトダイオードは、光の量に応じた短輪電流を出力し、ラインセンサは、フォトダイオードを多数並設した構造で光量分布のプロフィールを測定することができる。

これに対して、入財する光東の光量分布の重心位置を初定できる検出器として、半導体位置検出器(Position Sensitive Detector、PSD)がある。この従来のPSDのセンサ部は、例えば節7回に示す如く、P型階、I型層、N型層の三

耐情地の半界体基板40の上面に、互いに対向する一対のX電極42A、42Bと、互いに対向する一対のY電極44A、44Bとが形成され、下面に共通電極46が形成されており、構造的には 機効果型フォトダイオード(Lateral Biffect Photodiode)とも呼ばれている。各電極42A、 42B、44A、44Bからは、信号×1、×2、 Y1、Y2がそれぞれ取出されている。

この基板 4 0 に、図に示す如く、重心位置の座標が(x , y ) である光スポット 4 8 が形成されると、信号(X 1 - X 2)、(Y 2 - Y 1)は、ほぼx 、y に比例する値となるため、光スポット 4 8 の銀心位置の御定が可能となる。

## 【発明が解決しようとする問題点】

しかしながら、従来のPSDは、直交座額系を 的提として、光量分布の強心位置の御定を行うも のである。従つて、センサ部にリング状の光ビー ムが入射する場合等に、そのビーム径に対応する 信号を得ること等はできず、応用上制限があつた。 【発明の目的】

**— 3 —** 

#### 【作用】

本発明においては、センサを構成するP型層ーI型層ーN型層の三層構造の半導体基板の一面で、円形型層の三層構造の半導体基板の一面状の内別で観を設け、前記基板の他面に共通電極を形成している。従って、前記中央及び周辺電極をから出力される信号を処理することによって、前記をから出力をの中央電極を中心とした半径方向の単位を発ることができ、極座原系の半径方向における光量分布の強心位置の測定が可能となる。

又、校出回路に、前記中央及び周辺電極から出力される信号の差信号をその和信号で除算する除算器を備え、該除其器の出力をもつて変位信号とした場合には、校出回路の構成が簡略である。 【実施例】

以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。

本実施例は、第1回に示す如く、センサ50と 役出回路52とから主に構成されている。 本発明は、 配便来の問題点を解消するべくなされたもので、極胀標系の半径方向における光量分布の変心位置の調定ができるような半導体位置 検出器を提供することを目的とする。

#### 【問題点を解決するための手段】

本発明は、半郷体位置検出器において、P型層 - 1型圏・N型別の三層構造の半導体基板、該基 板の中央電板、大円形の中央電板、設中央 を中心に円筒状に形成された周辺電板を含光で、 成されるセンサと、該センサに照別でも含光に 成されるセンサと、該センサに照別でをから記した を記述して、対応ののが記述をからいた でのからにからいて、対応のではないが、 でのからになった。 でのからに対応して、対応のでは、 でのからにより、 でののである。

又、本発明の実施限徴は、前記検出回路に、前記中央及び周辺電極から出力される信号の差信号をその和信号で飲算する除算器を備え、該除算器の出力をもつて前記変位信号としたものである。

- 4 -

前記センサ50は、第2図に詳報に示す如く、 P型間54A-I型間(真性半導体制)54B-N型用54Cの三層構造の円形半導体基板54と、 該基板54の上面に形成された、ニッケル薄層等 からなる円形の中央電極56と、該中央電極56 を中心に円周上に形成された周辺電極58と、基 板54の下面に形成された共通電極60とを含み、 各電板からは光電流h、i、jが取出されている。 なお、半導体材料としては、シリコンSi、ガリ ウム・アルミニウム・リンGaA&P等が使用で きる。

このセンサ50の映画に光東が入射すると、光 量分布の近心位置と周辺電極58及び中央電極5 6までの距離にほぼ反比例して光電流1、」が位 れる。

センサ50から出力される信号としての光電放 h、i、jは、第1因の検出回路52で処理され る。この検出回路52は、光電流i、Jをそれぞ れ電流電圧変換する電流電圧変換器52A、52 Bと、該電流電圧変換器52A、52Bの出力! ・・」、の逆信号k(=・・・」・)及び和信号 &(=・・・」・)をそれぞれ出力する差談算器 5 2 C 及び和設算器 5 2 D と、差信号k を和信号 &で助することによつて変位信号 B (= k / g = (・・・」・)/(i・・・」・))を生成する飲 算器 5 2 E とから構成されている。なお、光電波 h は接地入力されている。

以下、第3図を参照して契値例の作用を説明する。

第3図(A)、(B)は、それぞれセンサ50に平均値径D1、D2のリング状ビーム62が入射している状態を示したものであり、第3図(A)の直径が小さい場合には、光電流」が大きくなり、第3図(B)の直径が大きな場合には光電流」が大きくなる。従って、光ビーム径Dと変位信号ロの関係は、例えば第4関に実線で示す如くとなり、変位信号ロから光ビーム径Dが測定できることがわかる。

なお、リング状ピームの代わりに柱状ピームを 用いても、その外径が大きくなると光量分布の蛍

- 7 -

次に、第5回を参照して、前記実施例を用いた 非接触変位針の一例を説明する。

この非接触変位計は、レーザダイオード12、コリメータレンズ14、ピームスプリッタ16、対物レンズ18よりなる照明系で測定対象物10に数少スポット光20を照射し、前距対物レンズ18及び集光レンズ22よりなる結像レンズで、その数少スポット光20の像を形成する。なお、森光レンズ22の手前には、SN比を向上するためのリング状マスク24が設けられているが、このリング状マスク24は省略することが可能である。

部5 図は、観定対象物10に数少スポット光2 0が集光している状態、即ち観定対象制10が会 放面にある状態を示している。このときの数 ボット光20の低が形成される面を合独精優面 定数する。この合旗精優面から下方向に配数 で、本発明に係るセンサ50が下向きに配数され ている。このセンサ50の出力ト、i、」は、部 1 図を用いて既に製明した検出回路52に入力さ 心位置は半径方向で外側に移るため、第4回に一点低級で示す如く、変位信号 ■ はやはり変化するので、光ビーム径を測定することが可能である。

なお、前記突体例においては、半導体基板54のP型周54Aの上に中央電極56及び周辺電極58が形成されていたが、中央電極や周辺電極を形成する面はこれに限定されず、反対側のN型用54Cの表面に中央電極56及び周辺電極58を形成してもよい。又、半導体基板54の形状も円形に限定されず、角形であつてもよい。

又、前記安施例においては、検出回野52が、中央電極56及び周辺電極58から出力される信号」、1の差信号をその和信号をで跳算する。 算器52Eを備え、試験算器52Eの出力をもつての構成が簡略である。なお、検出回路52の構成が簡略である。なお、検出回路52の構成はに限定されず、例えば電波電圧変換を付けた52Bの出力1~、」1に適当なをCPUで行うこともできる。

- 8 -

れ、変位信号』が出力される。

今、測定対象物10が合な面から2方向に変位すると、微少スポット光の似の集光点は、第6図に示すQ1(測定対象物10が合な面とりがあるででででででで、測定対象物10が合なでは、第5回に変位した場合)となる。このときセンサ50には、少スポット光の低点ずれした保守ののでは、ではなかが成されるのの光軸を中心とした半役のが出たのが対応した信号をセンサ50が出力することによって、測定対象物10の2位が検出できるものである。

このように、本犯明に係るセンサを用いること によつて、 極めて簡単な構成の非接触変位計が実 現できる。

## 【発明の効果】

以上説明した通り、本発明によれば、極座優系の半径方向における光量分布の重心位置の測定が可能となる。従つて、極めて簡単な構成の非接触変位計が実現できる。又、他の光応用計劃におい

て似々な用途が明拓される。更に、半導体位置検 出船の技術の多様化にも寄与する等の優れた効果 を有する。

## 4. 図面の簡単な説明

50…センサ、 52…検出回路、 52C…差演算器、 k…差信号、 52D…和演算器、 A ···和信号、

5 2 B ··· 除算器、

■ --- 変位信号、

5 4 … 平導体益板、

5 4 A ... P 型图、

54B… ] 亚眉、

5 4 C -- N 亞層、

56…中央電框、

58…周辺電板、

60…共通電框、

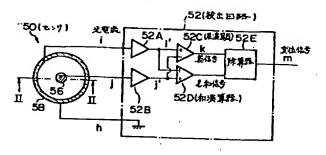
62…リング状ピーム、

D…光ビーム径。

代理人 高 矢 始 松 山 率 朱

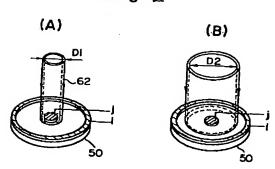
- 11 -

第 1 図



**- 12 -**

## 第 3 図



第 2 図

入村北

(1) (1) (56 (中大電社)

(58 (京过電社)

(544 (中型子)

(548 (1 型音)

(54C (N型子)

(60 (共通電社)

